IEEE EDS Japan Joint Chapter 会員各位 IEEE EDS Kansai Chapter 会員各位 IEEE SSCS Japan Chapter 会員各位 IEEE SSCS Kansai Chapter 会員各位

IEEE Electron Devices Society Japan Chapter
Chair 西山 彰
Vice Chair 平本 俊郎

IEEE EDS Japan Joint Chapter 総会および IEDM 報告会開催のお知らせ

IEEE EDS Japan Joint Chapterでは、以下の日程で Chapter 総会を開催致します。

併せて、2018 IEDM (International Electron Devices Meeting)の報告会を開催致します。

多くの皆様にご参加をいただけますよう御案内申し上げます。

- *** IEEE EDS Japan Joint Chapter 総会·IEDM 報告会 ***
- 日時:2019年1月25日(金) 13:00-16:50
- 会場: 東京大学先端科学技術研究センター3 号館南棟 1 階 ENEOS ホール アクセス https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/access.html
- 参加無料
- 参加申込

http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/ ※事前に参加申込いただけるとスムーズです。非会員の方もご参加頂けます。

【IEEE EDS Japan Joint Chapter 総会】13:00-13:30

- (1) 2018 年活動報告 及び 2019 年活動予定
- (2) Japan Joint Chapter Student Award 表彰

【IEDM 報告会】13:30-16:50		敬称略
13:30 - 13:50	Optoelectronics, Displays, and Imagers	堺 俊克(NHK 放送技術研究所)※
13:50 - 14:10	Nano Device Technology	山下 朋弘(ルネサスエレクトロニクス)
14:10 - 14:30	Modeling and Simulation	田中 千加(東芝メモリ)
14:30 - 14:50	Process and Manufacturing Technology	山口 直(ルネサスエレクトロニクス)
14:50 - 15:10	休憩	
15:10 - 15:30	Memory Technology	小林 正治 (東京大学)
15:30 - 15:50	Characterization, Reliability and Yield	青野 英樹(ルネサスエレクトロニクス)
15:50 - 16:10	Power Devices / Compound	牧山 剛三(富士通研究所)
	Semiconductor and High Speed Devices	
16:10 - 16:30	Sensors, MEMs, and BioMEMS	ティクシェ三田アニエス(東京大学)
16:30 - 16:50	全体動向	高柳 万里子(東芝)
※代読予定		

お問い合わせ先:

IEEE EDS Japan Joint Chapter, Secretary 三谷祐一郎(東芝メモリ株式会社 メモリ技術研究所) TEL 059-390-4589 yuuichiro.mitani@toshiba.co.jp

IEEE EDS Japan Joint Chapter ホームページ: http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/